特集/ナノパーティクルテクノロジー:新市場開拓と参入

ソルーションプラズマによるナノ微粒子合成と界面制御 Syntheses of Nanoparticles by Solution Plasma Processing and Control of Interfaces

高井 治

Osamu TAKAI, Dr.

名古屋大学エコトピア科学研究所 教授 Professor, EcoTopia Science Institute, Nagoya University JST/CREST

1. ソルーションプラズマ

プラズマ材料科学の分野は、日本の戦後復興から現 在に至るまで、日本の基幹産業を一貫して支えてき た。例えば、鉄鋼産業、造船産業、自動車産業におい て溶接技術は必要不可欠であり、薄膜プロセス技術、 エッチング技術は、現在の半導体・電子産業において 同様の位置づけにある。これらの技術はすべて、プラ ズマ材料科学の学問体系の範疇にある。プラズマ材料 科学が実用化してきたこれらの技術をプラズマ生成状 態から分類すると、減圧下および大気圧下のプラズマ であり、いずれも気相中で生成する状態を利用してき た。

このように有用であるプラズマとは何であろうか。

プラズマは,正・負の荷電粒子を含み,全体として電 気的にほぼ中性を保つ粒子の集団である。気相で生成 するプラズマの場合,中性のガス粒子が電離し,電子 と正イオンが生成する。これらの量は中性ガス粒子に くらベ少ない。また少量ではあるが,中性ガス粒子へ の電子の付着により負イオンも生成する。これ以外 に,中性で活性な励起種,不対電子を有するラジカ ル,また放射される光子を生成している。これらの粒 子の作用により,プラズマを用いると,反応を(1) ドライ,(2)低温,(3)高速の条件下で行わせること が可能になる。

ここで,気相,液相,固相の三相とプラズマとの関係を図1に示す。上記のように,気相で生成するプラズマは,現在,産業界の多くの分野で使用されてい



Temperature

図1 物質の3相とプラズマの関係

る。これに対し、固相である金属中では、格子点にあ る金属正イオンの間を電子は自由に動き回っている。 この電子は自由電子と呼ばれ、集団的に振動してい る。このような自由電子と金属正イオンの状態は、プ ラズマとみなすことができ、固相中のプラズマと呼べ る。自由電子の集団的振動(プラズマ振動と言う)は 電荷密度波として伝播する。この振動を粒子として量 子化し、プラズモンと呼んでいる。金属表面に微細な 構造が形成された場合や金属ナノ微粒子の表面では、 光が照射された場合、プラズモンが共鳴励起され、表 面(局在)プラズモンが生成する。この表面プラズモ ンと光との相互作用により, 金属ナノ微粒子は独特の 色調を呈する。こういった現象は、表面(局在)プラ ズモン共鳴と呼ばれ、局在的に著しく増強された電場 が生成する。この共鳴現象を、表面分析、表面加工、 医療などに応用することができる。プラズモンを用い る学問分野は、電子を用いるエレクトロニクス、光を 用いるフォトニクスに対し、プラズモニクスと呼ば れ、成長をはじめている。

これらに対し,液相中で生成するプラズマには注目 が集まっていなかった。古くから,放電加工,水中溶 接,放電浸炭,液体絶縁などの技術において,液中の 放電現象を扱ってきた^{1,2)}。ところが,その物理・化学 的な基礎については,ほとんど研究がなされていなか ったと言える。近年,プラズマ材料科学分野におい て,液中で生成するプラズマ(「ソリューションプラ ズマ」と呼ぶ)を,21世紀のコア技術とし研究を進め ていく動向が,世界的に起きようとしている。ここ で,ソルーションプラズマと名付けたのは,溶質と溶 媒の組み合わせにより,さまざまなプラズマを生じさ せることができ,溶液(ソルーション)を強調するた めである。

ソリューションプラズマに注目する理由としては, 液相中のプラズマが気相中のプラズマとは異なった物 理および化学を有していることが挙げられる。例え ば,ソリューションプラズマは,超臨界状態を含む溶 媒に取り囲まれた空間にて発生し,「高エネルギー状 態」を溶媒に閉じ込めるという「閉鎖系の物理」が実 現している。また,自然界において水中で見られるプ ラズマが,多くの生物に直接的あるいは間接的に影響 を与えている。しかし,これに代表されるようなソリ ューションプラズマの物理および化学は,当該分野に おける未踏領域として存在している。今世紀を支える 新しいプラズマ材料技術としてソリューションプラズ マを利用していくためには、その基礎科学を解明し、 高度に制御できるよう展開していく必要がある。

一方,ソリューションプラズマを利用した応用研究 については、さまざまな領域で期待できる。例えば、 「水処理」、「滅菌」、「廃棄物処理」、「新物質創製」、 「表面改質」、「超高速加工」、「希少金属回収」、「超機 能溶液」、「養殖等を含む生物培養」などが挙げられ る。ソリューションプラズマは、このような多くの分 野への応用が期待されるため、将来の新しい産業を勃 興させる大きな可能性を有しており、ソリューション プラズマの基礎を体系化する必要がある。

特に、ソリューションプラズマでは、通常のプラズ マプロセスにない個性と溶液プロセスにない非平衡性 を利用して、新規材料プロセス構築が可能となる。こ のため、ソルーションプラズマ・プロセシングの開発 は急務となっている。我々は、ソリューションプラズ マの基礎を解明・学問体系の構築を行い、最終的に は、ソリューションプラズマ用反応装置の実用化をめ ざして研究を進めている。具体的には、我々が現在ま でに進めてきたソリューションプラズマに関する研究 成果をふまえ、「ソリューションプラズマ反応場」を 自律的に制御できるシステムを光導波路分光などによ って実現し、新規ナノ材料合成および加工装置の開発 を行っている。特に、ナノ微粒子合成のための反応場 として展開を強く推進している。本稿では、ナノ微粒 子の合成とその際の界面制御の重要性について述べる。

2. ソルーションプラズマ・プロセシング

ソルーションプラズマの研究は、工業的応用面にお いて代表的な気相中での低圧プラズマと比べ、極めて 遅れている。図2にソルーションプラズマの年代的発 展を低圧プラズマの場合と比較して示す。ソルーショ ンプラズマには、気相中のプラズマにはない特長があ る。この特長を生かし、ソルーションプラズマ・プロ セシングが低圧あるいは大気圧のプラズマプロセシング と協働的に発展していくことが望ましいと考えている。

ソルーションプラズマの基礎構造については、未だ 明らかでない。ソルーションプラズマのモデルを図3 に示す。プラズマは中央に位置しており、気相で囲ま れている。さらに、気相は液相に囲まれている。この ように、特徴的なのは、プラズマ/気相、気相/液相 という2つの界面の存在である。プラズマを囲む気相 の大きさ、またプラズマの大きさは、作製条件により

	Former Times	Present	Near Future	Future
Low- Pressure Plasma	Nanofabrication	→ 50 nm	→ 10 nm	erative
	Thin Films ———	Quality Control –	→ 1 nm	Coope
	Particles ——	→ Quality Control –	sub−nm	╧╋
Solution Plasma	Welding in Liquid Electric Discharge Machining	Establishment of Basics Development	Practical Use of Processes Nanoparticles	
	Electric Discharge Caburizing	of Processes for Nanotechnology	Nanofabrication Sterilization, etc.	

図2 低圧プラズマとソルーションプラズマの年次的発展



図3 ソルーションプラズマのモデル

異なり、この状態も起きる反応に影響を与えている。

気相プラズマが容器内,あるいは磁場内に閉じ込め られるように,液相中のプラズマは液相すなわち凝縮 相に閉じ込められている。これが,高速反応を引き起 こす原因ともなる。魅力的なソルーションプラズマの 物理・化学の研究はこれからであり,今後の発展が期 待される。

現在, JST / CREST においては, 下記の目的をも ってソルーションプラズマ・プロセシングを開発して いる。

(1) ソリューションプラズマ発生源の改良と多様化:ソルーションプラズマ発生に適した電源の開発と安

定したソルーションプラズマ場の形成を行う。ま た、導入する溶媒、溶質、さらにガスを変化させる ことにより、ソリューションプラズマ反応場の多様 化をはかる。

- (2) ソルーションプラズマの時空間反応に対応したプ ラズマ計測装置の開発:ソリューションプラズマの 状態についてスラブ光導波路分光法・高感度振動分 光法の適用を行い,高感度空間・時間分解能を有す る独自の検出法を確立する。さらに,各種分光法, 電気化学的手法等を併用し,ソリューションプラズ マ中の反応活性種の同定および定量分析,その他反 応場としての特性評価を行う。
- (3) 高度制御ソリューションプラズマを利用した応用 展開研究:(a)ソリューションプラズマ反応場を用 いた化合物ナノ微粒子の合成,(b)ソリーションプ ラズマによる表面改質技術の開発,(c)ソリューシ ョンプラズマを用いた超高速加工・堆積技術の開発。 このように、ソルーションプラズマの独自性を活か したプロセス開発を行い、その基礎科学を解明するこ とにより、21世紀における新たなプラズマ科学の創成 に寄与することをめざしている。

ソルーションプラズマ・プロセシングに よるナノ微粒子の合成

3.1 金ナノ微粒子の合成

本研究においては、ソルーションプラズマを用いた 還元法により、溶液よりナノ微粒子を合成する。水溶 液および非水溶液を使用し,各種金属あるいは化合物 のナノ微粒子が合成できる。従来の溶液法の場合,還 元剤を用いることが必要であった。これに対し,ソル ーションプラズマを用いる方法では,この還元剤を必 要としない。このため,プロセス管理の容易さ,大量 生産の可能性など,従来法にない優位さが期待され る。

本稿においては、塩化金酸水溶液を用いた金ナノコ ロイド合成について述べる。金ナノコロイドは、粒子 径により青、青紫、赤紫の発色をするため、古くか ら、ガラスの着色、陶磁器の絵付けに利用され、また 合成も行われてきた³⁴⁾。近年では、粒子径が小さくな るにつれ、金ナノ微粒子がバルクの場合とは異なる特 異的な性質を示すため、触媒、バイオ、電子、光学、 着色などの分野において産業界から注目されている。

3.2 実験装置

ソルーションプラズマ発生装置を図4に示す。この 装置の場合,2つのワイヤー状金属電極を用い,パル ス電源を使用し,放電させた。電極の金属には、タン グステン,タンタル,モリブデンなどを使用すること ができる。本稿ではタングステン電極を用いた。パル ス電源を使用すると,電圧印加時間を非常に短くする ことができ,グロー放電を生成することができる。こ れにより,溶液加熱および電極劣化の抑制がはかれ る。気相の場合と同様に,パルス条件,電極条件,溶 液条件などを制御することにより,特徴あるプラズマ を生成することが可能である。

電極間距離によっても,発生するプラズマ状態は異 なる。同じ電源条件にて,距離を変えた場合,距離が 大きいと2つの電極にて別々にプラズマが発生し,近



図4 ソルーションプラズマ装置



図5 ソルーションプラズマ例

づけるにつれ一つのプラズマとなる。また,時間経過 とともに,これらの状態が変化することもある。ソル ーションプラズマの一例を図5に示す。プラズマが気 相に囲まれ,さらにこの気相が液相に囲まれているの がわかる。

ソルーションプラズマの発生に影響する代表的因子 としては、(1) 電源条件(電圧,パルス幅,パルス周 波数,パルス波形など),(2) 溶液条件(溶質・溶媒 の種類,濃度,導電率,pH,脱気など),(3) 電極条 件(形状,大きさ,材質,電極間距離など),(4) 気 体導入条件(種類,導入法,バブルの大きさ・密度な ど),(5) 容器・環境条件(形状,材質,大きさ,加 熱,冷却,撹拌,循環など)が挙げられる。これらの 因子を制御して実験を行うことが重要である。さら に,気相の場合と同じように,プラズマ状態を診断・ 制御することが必要である。

3.3 合成条件

0.15, 0.30, 0.60mM の塩化金酸水溶液を用い,塩 化カリウムにて導電率を変化させた。溶液量は150ml である。0.15m M 溶液の場合,導電率は,500, 1500, 2500 µ S/cm とした。また,金ナノ微粒子の付 着を防ぐため,ゼラチンを使用した。ゼラチンは金ナ ノ微粒子表面に付着し,ナノ微粒子の凝縮を防ぐこと ができる。このように,ゼラチンによる界面制御を行 った。

パルス電源条件としては、パルス幅:2μs,パル ス周波数:15kHz,1次側電圧:150Vに設定した。 オシロスコープ計測によると、2次側電圧は約2.5kV であった。



Discharge Time 図 6 放電時間による金コロイド溶液の色変化

3.4 合成結果と評価

ゼラチンを加えた溶液で放電を開始すると,時間と ともに溶液の色は変化し,金コロイドが生成している ことがわかる。図6に放電時間による溶液の色変化の 写真を示す。金コロイド特有の色が生じている。ゼラ チンを加えなかった場合は,黒色の沈殿物が生じる。 ゼラチンを加えた場合と加えなかった場合に合成でき た金ナノ微粒子の透過電子顕微鏡(TEM)像を,図 7 (a),(b)に示す。ゼラチンを加えることにより, 凝集防止が達成されている。可視・紫外(UV-Vis) 分光分析によっても,このことは明らかになってい る。

ゼラチンを加え,濃度を変えた場合の溶液のUV-Vis分光分析の結果を図8に示す。540nm付近に吸光 度のピークが現れ,放電時間とともに大きくなってい る。このピークは金の表面プラズモン共鳴によってお り,時間とともに金のナノ微粒子生成量が増加してい る。

合成した金ナノ微粒子の TEM 像と写真から計測し た粒径分布を図9に示す。粒子の形状はほぼ球状であ る。濃度により粒径は異なるが,10-15nmの平均粒 径のナノ粒子が形成している。濃度および放電時間に よる粒径の変化については検討中である。



図 7 金ナノ微粒子の TEM 像 (a): ゼラチン添加, (b): ゼラチン無添加



図8 塩化金酸濃度の違いによる UV-Vis スペクトルの時間変化



一つの球状粒子の高分解能のTEM像を図10に示す。 る分析結果

格子像が見え,単結晶であることが判明した。(111) 面の格子面間隔は0.270nm であり,バルクの場合より やや大きい。エネルギー分散 X 線分光(EDX)によ



図11 金ナノ微粒子の EDX 分析結果

る分析結果を図11に示す。グリッドの銅以外に金が検 出され,組成は金であることがわかる。導電率制御に 添加した塩化カリウムのKとClも検出されている。 これは金ナノ微粒子を超遠心分離機で回収し,洗浄を 十分に行っていないためである。

導電率によって、UV-Vis スペクトルは変化する。 500 μS/cmの導電率で合成した金ナノコロイド溶液 の吸光スペクトルには、540nm付近にシャープなピ ークが現れた。一方、1500および2500 μS/cmでは、 吸光スペクトルは540nmを中心とするブロードなピ ークとなった。またこのピーク以外に600~700nm付 近にもピークが存在した。このピークは、球状以外の 金ナノ粒子が合成されたためである。実際に、この場 合の金ナノ微粒子の TEM 像をそれぞれ図12に示す。 TEM 像から、球状以外に、平面的には三角形、五角



図12 多角形金ナノ微粒子の TEM 像

形,六角形のさまざまな形状の多角形ナノ微粒子が生 成している。これらの粒子の微細構造および形成機構 については,現在研究中である。

現時点での推測であるが、導電率が高い場合に多角 形粒子が合成されたのは、塩化カリウムを過剰に加え たことによる塩化物イオンの影響が考えられる。塩化 物イオンはヘマタイト(a-Fe₂O₃)粒子の形態制御に利 用されており、特定の結晶面に塩化物イオンが吸着す ることで、その面の成長を抑制し、立方体や針状の結 晶が生成する⁵⁾。今回の金ナノ粒子合成において、塩 化物イオンの吸着が金ナノ粒子を特定の方向への成長 を促すことが考えられる。これ以外にも成長に関与す る因子は多くあり、今後詳細な検討が必要である。こ の場合にも界面制御が重要である。

また,還元機構についても現在研究中である。(1) 過酸化水素,(2)紫外線,(3)ラジカル,(4)電子な どの生成が還元に関与していると考えられる。現時点 での結果においては,電子の直接還元および水素ラジ カルよる還元が反応に寄与していると考えている。今 後,還元機構を含めた反応機構を明らかにすることが 必要である。

4. 今後の課題

ソルーションプラズマにより金ナノ微粒子が合成で きることを明らかにした。金以外にも白金,ニッケル ,銅などの単体金属ナノ微粒子,合金ナノ微粒子,さ らに化合物のナノ微粒子が合成できる。ソルーション プラズマ・プロセシングはナノ微粒子合成において有 用な方法であることが判明した.

今後の課題としては、(1) ソルーションプラズマの 基礎科学の確立、(2) ソルーションプラズマ診断法の 確立、(3) ナノ微粒子合成機構・反応の解明、(4) 多 形微粒子の形成機構の解明、(5) 溶媒・溶質選択法の 確立、(6) 大量生産化、(7) 工業的応用展開などが挙 げられる。

ソルーションプラズマ・プロセシングをナノ微粒子 合成の分野で独創的な方法として育て,発展させるこ とを願っている。

謝 辞

共同研究者の齋藤永宏博士,小田将智氏,稗田純子 氏に感謝する。

参考文献

- E. C. Jameson, "Electrical Discharge Machining", Society of Manufacturing (2001).
- B. R. Locke, M. Sato, P. Sunka, M. R. Hoffmann, J. -S. Chang, *Ind. Eng. Chem. Res.* 45, 882 (2006).
- 3) M. C. Daniel, D. Astruc, Chem. Rev., 104, 293 (2004).
- 4)米澤徹,「金属ナノ粒子の合成・調製,コントロー ル技術と応用展開」,情報技術協会 (2004).
- 5) T. Sugimoto, T. Wang, H. Itoh, A. Muramatsu, *Colloids. Surf. A*, 134, 265 (1998).

Captions

- Fig. 1 Three categories of plasma corresponding to the pressure-temperature relation of three phases of materials
- Fig. 2 Chronological development of both lowpressure plasma processing and solution plasma processing
- Fig. 3 A model of the solution plasma
- Fig. 4 Experimental setup of the discharge system
- Fig. 5 Photograph of one type of solution plasma
- Fig. 6 Color change of gold colloidal solutions according to the discharge time
- Fig. 7 TEM images of gold nanoparticles; (a) addition of gelatin and (b) no addition of gelatin
- Fig. 8 Time dependence of UV-Vis spectra with three concentrations of HAuCl_4 aqueous solutions
- Fig. 9 TEM images of gold nanoparticles and the distribution of their diameters with three concentrations of HAuCl₄ aqueous solutions
- Fig.10 High-resolution TEM image of a gold spherical nanoparticle
- Fig.11 EDX spectrum of gold nanoparticles
- Fig.12 TEM image of polygonal gold nanoparticles